電子システム工学科 平成 24 年度

モナンステム工学科 平成 24 年度									
		電子デバイス工学					S.I. I. II		
科目	名	Electronic Device Engineering			担当教員	清水共			
 学	年	4 年	学期	通年	履修条件	選択	単位数	2	
<u>子</u> 分	<u>サ</u> 野	 専門	授業形式		科目番号	12236022	単位区別		
ח	王!'	• • •							
学習	日捶	電子デバイスは、今日の科学技術発展の基礎を成していると言っても過言ではない。この科目では、半導体デバイス中でも特に MOS 電界効果トランジスタ(FET)の原理・構造・特性などを理解し、これらについて定性的に							
十日!	ᄓ	説明できるようになることを目標とする。							
進め	\ +	授業形式は講述を中心とする。教科書に沿って授業を行うが、適宜板書により補足説明する。講義で学んだこ							
<u> </u>	, ,,	とは、さらに演習・レポートにより復習させ習熟度を高める。							
		学習項目(時間数)				学習到達目標			
		1.ガイダンス, 半導体とは(2)			半道休物	半導体物理の基本を理解する。 D2:1			
		2. 半導体の基本的性質 1(12)			1 44 144 1992	1 4711 MALVER 1 CALA 7 0 0 02.1			
		(1)結晶構造							
		(2) エネルギー帯構造 (3) 真性半導体と外因性半導体 (4) キャリア密度							
学習巾									
		[前期中間試験](2)							
		3.答案返却・解答(2)4. 半導体の基本的性質 2(12)(1)電気伝導(2)キャリアの生成と再結合(3)連続の方程式				半導体の電気伝導の機構を理解する。 D2:1			
					半導体の				
	内容	前期末試験							
		5.答案返却・解答(2) 6. ダイオードとバイポーラトランジスタ(14) (1) pn 接合			半導体デ	半導体デバイスの最も基本的な構成要素を理解する。 D2:1			
					D2:1				
		(2)MS接合							
		(3) バイポーラトランジスタ							
		[後期中間試験](2)							
	•	7. 答案返却・解答(2) 8. 電界効果トランジスタ(12) (1) 電界効果トランジスタの基本概念				MOSFET の動作をエネルギー帯理論により説明できる。 D2:3			
					さる。D2				
		(2) JFET							
		(3) MOSFET の基礎と特性							
		後期末試験 9.答案返却・解答(2)							
評価	方法	試験を70%, レポート・演習等を30%の比率で評価する。							
履修要件		特になし							
		14160							
関連	科目	電子工学(3年)→本	年) →本科目 → 半導体物性工学(5年), 電子材料工学(5年), オプトエレクトロニクス(5年)						
教	材 教科書: 東京電機大学 編 「半導体工学 第2版 基礎からデバイスまで」 東京電機大学						東京電機大学出版	反局	
備	考	特になし							
	-								